# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

01188348

PUBLICATION DATE

27-07-89

APPLICATION DATE APPLICATION NUMBER 25-01-88 63013922

APPLICANT: FUJI ELECTRIC CO LTD;

INVENTOR: FUKAZAWA NAOTO;

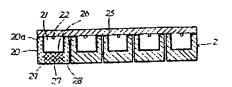
INT.CL.

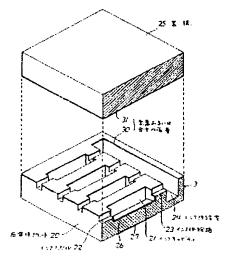
B41J 3/04

TITLE

MANUFACTURE OF INK RECORDING

**HEAD** 





ABSTRACT :

PURPOSE: To prevent the hanging or flagging of a lid plate into an ink nozzle, or crowding-out of an adhesive by forming a thin layer of metal or alloy with a higher intrinsic resistance value than nickel on a surface where a piezoelectric element plate and the lid plate are opposed to each other, overlapping the piezoelectric element plate and the lid plate and melting the thin layer of metal or alloy by high-frequency induction heating for junctioning.

CONSTITUTION: A thin layer 30 of Fe-Cr-Al is formed on one surface of a piezoelectric element plate 20 with an Ag electrode 27 performed on the one surface, by vapor deposition. Then after creation of an ink cavity 21, an ink nozzle 22, an ink supply route 23 and an ink supply chamber 24 on the thin film-formed surface, the Ag electrode 26 is formed only on the internal surface of the ink cavity 21. The piezoelectric element plate 20 and the lid plate 25 of soda lime glass with the thin layer of Fe-Cr-Al alloy are overlapped, then this overlapped components are placed in a high-frequency induction coil. If a high-frequency current is turned ON in this coil, an induced current runs only in the thin layers 30, 31 to effect a thermally dissolved junction. The piezoelectric element plate 20 is cut into piezoelectric element blocks 20a to complete a recording head.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

## ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-188348

⑤Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成1年(1989)7月27日

B 41 J 3/04

103

H-7513-2C A-7513-2C

- 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

64発明の名称

インクジエツト記録へツドの製造方法

②特 願 昭63-13922

20出 頭 昭63(1988) 1月25日

@発明者 松本

浩 造

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑩発明者 深沢

直人

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

勿出 願 人 富士

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

风代 理 人 弁理士 駒田 喜英

#### 明相:自合

## 1. 発明の名称

インクジェット記録ヘッドの製造方法

## 2.特許請求の範囲

1)複数列のインクキャビティ、インクノズル、 及びインク供給路とこれらに共通のインクク供給路とこれらに共通のインクク供給路とでは、 とが形成された圧電体プレートに蓋板を接合いて にななるインクジェット記録へッドにおいれるインクジェット記録へっドにおいれるインクジェット記録ではから になないた後である属とにおいれた後ではないである。 ないで高周波は合金の薄層を冷むではないである。 は合金接合することを特徴とするインクジェット記録へッドの製造方法。

### 3.発明の詳細な説明

#### 【産業上の利用分野】

この発明は、圧電効果を利用してインクキャピ ティ(インク圧力室)内のインクを加圧し、ノズ ルから液漬状に噴射させるマルチノズル式のイン クジェット記録ヘッドに関する。

### 【従来の技術】

インクジェット記録ヘッドについては、いくつかの方式が提案されているが、圧電材料そのものにインクキャビティを形成する方式については、すでに本件出願人により出願されている(特開昭62-56150号公報参照)。

この方式は、特にマルチノズル式インクジェット記録へットにおいて、その小型化やインクノズルの高密度化の面で有効で、その詳細は上記公報に記載されているところであるが、第2図~第5図によって改めてその構成を説明する。

まず第2図及び第3図のインクジェット記録へ ッド1はその一例を示し、第2図は横断面図、ま た第3図はその縦断面図である。

第2図において、10は平板状の圧電材料、例えば厚さ 0.5mの圧電セラミックスからなる圧電体プレートで、この圧電体プレート10には複数列(図では5列)のインクキャピティ11が並列に設けられている。このインクキャピティ11は、

断面U字状の溝(幅約0.7 mm)の両側面に沿って さらに幅に狭い溝(幅約50 μm)を掘り込んだ形 状、貫い換えればU字溝の底面中央に突出部を設 けた形状を持っている。

また第3図に示すように、圧電体プレート10の一端(第3図の左端)には、インクノズル12(断面40μm×40μm)がインクキャピティ11に通じるように形成され、他端(第3図の右端)には、同じくインクキャピティ11に通じるように形成されている。そしてインク供給路13が形成されている。そインクキャピティ11に共通のインク供給室14が圧でる。なおとつながれ、インクキャピティ11、インクキャピティ11、インクタスル12、インク供給路13及びインク供給路13及びインク代給路13及びインクで満たされる。

さらに圧電体プレート10には、インクキャピティ11の全内面に一方の電極16が、またインクキャピティ11内の中央突出部に対応する下面

内容積は復元して縮小し、インクは液滴状となっ てインクノズル12から噴射される。

第4図に示すように、圧電体ブロック20aの U字溝両側の脚部上面及びインクキャピティ21 の全内面に一方の電極26が、また下面全面に他 方の電極27がそれぞれ設けられている。

このようなインクジェット記録へッド2の電極 26.27間に駆動用パルス電圧が印加されると、 第4図の破線ハッチングを施した伸縮解28(U に他方の包極17かそれぞれ層状に設けられている。

このような圧電体プレート 1 0 には、その上面に蓋板 1 5 (厚さ約 0.5 mm) が接着又は融着によって接合されている。蓋板 1 5 としては、ガラス、アルミナなどのセラミック、あるいは金属のいずれでも良いが、インクの流れを目視で観察できるなどの点から、ガラスが最も適している。

さて、図示構成のインクジェット記録へって、電極16、17間に駆動用パルス電極16、17間に駆動用パルス電施した神稲部18(主として中央で横方向に伸展されるとなお、伸縮部18の左右のベース部(第2図と縮近になお、伸縮部18の左右のベース部(第2図と網目ハッチングを施した部分)19は伸縮変化いて類目ハッチングを施した部分)19は伸縮変化が大きいため、インクキャビティ11の内容インの大きいため、インクキャビティ11の大電圧が等になると、インクキャビティ11の

字游両側の脚部)が縦方向に圧縮されると同時に 横方向に伸長される。なお、網目ハッチングを施 したべース部(U字溝の底部) 2 9 は伸縮変化ない。その結果、インクキャピティ 2 1 の内液 は縮小し、インクノズル 2 2 からインクが液 に噴射される。そして、電極 2 6 . 2 7 間の印容 健圧が等になると、インクキャピティ 2 1 の内容 積は復元し、インク供給室 2 4 からインク供給路 2 3 を通してインクを吸い込む。

この第2の従来例は、上記第1の従来例と比べると、駆動用パルス電圧の印加によるインクキャビティの収縮膨張の関係が逆になること、その収縮膨張率が良いこと、個々の圧電体ブロックを集合させるため製造面でやや捻転があることなどの点が違っている。

#### 【発明が解決しようとする課題】

ところで、上記2つの従来例で示したインクジェット記録ヘッドは、製造に当たって圧電体プレートと蓋板とを重ねて接合する必要がある。このための手段として、従来は圧電体プレートと蓋板

の直接融着、接着材による接着などの方法が採用 されてきた。

しかし、圧電体プレート上に形成されたインクノズルの幅は10~100μm、深さは数十~数百μm、インクノズル間のピッチは 100~500μm程度であり、蓋板としてガラスを考え、融着によンクノズル、インクキャビティ、インク供給路内には路内では、インクキャビティ、インク供給路間間をでしまた、圧電体プレートとガラスを動きでしまた、圧電体プレートとガラスを動きでしまた、圧電体プレートとがラスを動きを関する際は、両者を密着させてガラスの軟化の数をでしていると、反りとか急裂などの欠陥が生じてくる。

これらの点を防止するためには、圧電体プレートとガラスの表面をともに平滑とし、さらに両者の熱膨張特性を全く同じか、ごく近いものにする必要があるが、これを満足させることには限度がある。これらの理由から、融着では精度の高いインクジェット記録ヘッドを得ることは困難である。

って前記金属又は合金の薄層を溶融させて圧電体 プレートと蓋板とを接合するものである。

高周波誘導加熱は一般に良く知られた装置を用いればよく、試料を囲むコイルに高周波電流を流して試料中に誘導電流を生じさせ、そのジュール 熱で試料を加熱融解させるのである。

その際、上記誘導電流は表皮効果のために加熱体のごく表面を流れ、その深さは加熱体の比抵抗値、有効透磁率及び高周波電流の周波数に依存する。したがって、この発明で用いる金属あるいは合金は比抵抗値の大きいことが望まれる。

一方、圧電体プレートと蓋板の表面に形成する

一方、接着剤を使用する場合には、インクノズル及びインク供給路への接着剤のはみ出しによる 詰まりや流路抵抗の増大などが避けられない。さ らに接着剤は、長期信頼性及びインクによる侵食 などの点で問題がある。

そこでこの発明は、高精度に形成されたインク ノズル、インク供給路などを害することなく圧電 体プレートと蓋板とを強固に接合でき、信頼性の すぐれたインクジェット記録ヘッドを得ることの できる製造方法を提供することを目的とするもの である。

#### 【課題を解決するための手段】

この発明は、複数列のインクキャビティ、インクノズル、及びインク供給路とこれらに共通のインク供給室とが形成された圧電体プレートに蓋板を接合して構成されるインクジェット記録へッドにおいて、圧電体プレートと蓋板の対向面上にニッケル以上の固有抵抗値を持つ金属又は合金の環層をそれぞれ形成した後これら圧電体プレートと蓋板とを重ね合わせ、次いで高周波誘導加熱によ

金属あるいは合金層の厚さは、数100人〜数10μ mの範囲であればよく、その形成は落着、スパッ タなどの公知の手段が使用可能である。

また、高周波電流の周波数は、材料の種類や性質、その厚さの違いなどによって変化するが、1kH2~1MH2の範囲であれば十分に溶融接合することができる。

なお、金属層形成材料としてFe, Cr, Mo, Wなどを選択した場合、これらは加熱溶融時に酸化され易いので、加熱雰囲気を真空あるいは不活性ガス(A, N: など)にする必要がある。しかし、N1, Co あるいはNi-Cr, Ni-Cr-Fe, Fe-Cr-Al, Fe-Ni, Fe-Ni-Cr, Fe-Ni-Co などの合金は、ある程度の耐酸化性を有するため、大気中で加熱しても酸化などによって接合性が低下する恐れはない。

## 【作 用】

この発明によれば、圧電体プレートと蓋板とは、 表面のごく薄い層で溶着するため、蓋板のインク ノズルなどへのだれ込みがなく、また圧電体プレ ートと蓋板の熱膨張特性が異なっていても、加熱される部分が輝い層に限られるため、反りなどが生じない。さらに、表面に形成される金属層あるいは合金層は蒸着などの手段により均一な厚みが得られるので、接着剤を用いたときのような接着剤の量の多少による接着の不均一、あるいは接着剤のはみ出しなどのような問題も生じない。

#### 【実施例】

以下、この発明の実施例を第4図及び第5図で示した従来例と同一形態を持つインクジェット記録へッドについて、第1図に基づいて説明する。なお、第4図及び第5図と同一部分には同一の符号を用いるものとする。

第1図はインクジェット記録へッド3の分解斜 視図で、圧電体プレート20とガラスの蓋板25 が接合される前の状態を示す。

第1 図において、圧電体プレート20 には、複数列のインクキャビティ21、インクノズル22、及びインク供給路23と、これらに共通のインク供給室24 が形成されている。そして、この圧電

を加工する。その後、インクキャビティ21の内 面にのみ蒸着などの方法によってAg 電極26を 形成する。

このようにして得られた圧電体プレート20と、 厚さ 0.5mmでその一方にのみ上述と同様の手段で

、次に別の例として、上述と同様にAg電機27を 形成した圧電体プレート20の値方の面に、蒸着 によってFeの薄層(厚さ5000人前後)30を形 成する。その後、上述と同様の工程で加工と電極 体プレート20には、インクキャピティ21の内面に一方の電極26が、また下面に他方の電極2 7がそれぞれ設けられている。さらに、圧電体プレート20の上面には、金属あるいは合金の薄層30が形成されている。

一方、圧電体プレート20の上面と対向する蓋板25の下面には、圧電体プレート20と同様に、 金属あるいは合金の薄層31が形成されている。

圧で体プレート20と蓋板25とは、これらを 重ねた状態で高周波誘導加熱することにより互い に接合される。それでは、上述したインクジェッ ト記録ヘッド3の製造工程について、以下さらに 詳細に説明する。

まず一例として、厚さが 0.5 mmで一方の表面に A8電極 2 7 が予め形成されている圧電体 プレート 2 0 のもう一方の面に、落着によって Fe- Cr- A l 合金 (カンタル) の薄層 (厚さ3000~5000人) 3 0 を形成する。 その次に、この薄層形成面にダイシングソーでインクキャビティ 2 1、インクノズル 2 2、インク供給路 2 3、インク供給室 2 4

形成を行う。ガラスの蓋板 2 5 の一方の面にもFeの薄層(厚さ5000人前後) 3 1 を落着によって形成する。これらを重ね合わせ、真空室内の高周波コイル中に置き、排気して10<sup>-3</sup>~10<sup>-4</sup>torrの圧力とする。目標とする所要の真空度に到達したら、1.5k Hz の高周波電流を流して誘導電流を発生させ、薄層 3 0 、3 1 にのみを加熱溶解させて圧電体プレート 2 0 と蓋板 2 5 とを接合する。

#### 【発明の効果】

この発明は、圧電体プレートと蓋板の対向面上に二ッケル以上の固有抵抗値を持つ金属体の又は一つのである。 の存置をそれぞれ形成した後これら圧電体にである。 で前記金属又は合金の薄層を溶融させて圧は小したの がかられるであるため、であるため、でかりやだれなどへの蓋板の垂れ下がりやだれる。 がは接着剤のはみ出し、さらに熱脳特性に をないなどを防止し、特度と信頼性に 優れたインクジェット記録へッドを得ることができる。

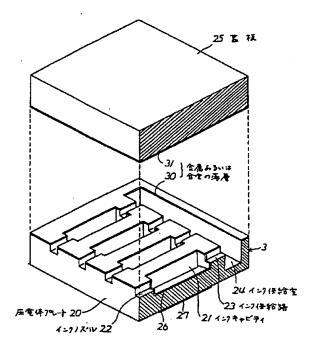
## 特閉平1-188348 (5)

### 4. 図面の簡単な説明

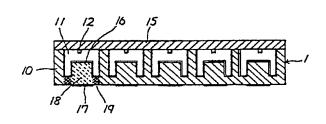
第1図はこの発明の方法を説明するためのインクジェット記録ヘッドの分解斜視図、第2図は従来のインクジェット記録ヘッドの構成を説明する 横断面図、第3図は第2図の縦断面図、第4図は 別の従来例の構成を説明する横断面図、第5図は 縦断面を表した第4図の斜視図である。

3:インクジェット記録ヘッド、20:圧電体プレート、21:インクキャピティ、22:インクノズル、23:インク供給路、24:インク供給室、25:蓮板、26,27:電極、30,31:金属あるいは合金の薄層。

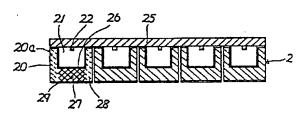
程理人介理士 駒田喜英



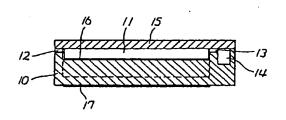
第 1 図



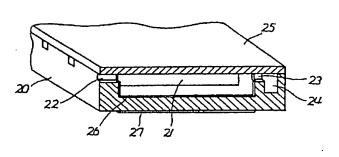
第 2 図



第 4 図



第 3 図



第 5 図